



お客様各位

株式会社高研

第10回化粧品産業技術展 CITE Japan 2021 に出展 出展者技術発表会を開催

株式会社高研は、2021年5月19(水)～5月21日(金)、パシフィコ横浜にて開催される「第10回化粧品産業技術展 CITEJapan2021」に出展、原料セミナーを開催致します。

株式会社高研は、コラーゲン、天然高分子、国産植物由来原料、フリーズドライの4つの柱を軸に化粧品原料の開発を行っております。アテロコラーゲンのリーディングカンパニーとして、天然素材の持つチカラを見極め、新たな可能性を引き出し、安心・安全に配慮した国産素材の恵みをお届けします。

【原料】 サステナブルでユニークな国産素材をご提案します



《出展者技術発表会》

- ① 老舗蔵元との共同開発から生まれた多機能型コメ発酵エキス・熟成酒粕エキス
日時：5月19日 12:30～13:00 会場：D会場
- ② ～基礎化粧品からメイクアップ商品まで～高い保湿機能、抗炎症効果、肌バリア機能、高粘性な 様々な機能特性を有するスイゼンジノリ由来多糖類・サクラン[®]
日時：5月19日 13:15～13:45 会場：D会場
- ③ 乾燥と外的ストレスから植物の力で肌を守る環境配慮型のキノコ由来多糖体・フォリテクト[®]
日時：5月21日 12:30～13:00 会場：E会場

【FD OEM】 フリーズドライ型オイル配合美容液のご提案

フリーズドライによりオイルの酸化を防いだフレッシュな乳化美容液を新技術としてご提案します。防腐剤や界面活性剤フリー、100%美容成分などの設計が可能です。「UV・エイジングケア処方（さっぱり）」「肌荒れ敏感肌処方（しっとり）」をサンプルとしてご用意しております。



※新技術：コメ圧搾オイルを配合した乳化物をフリーズドライ及び窒素置換処理し安定性を高める技術

【問い合わせ先】 株式会社高研 化粧品原料関連事業部 TEL：03-3868-0560